PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

08-117250

(43)Date of publication of application: 14.05.1996

(51)Int.CI.

A61C 8/00

(21)Application number: 07-257696

(71)Applicant : CORE VENT CORP

(22)Date of filing:

04.10.1995

(72)Inventor: NIZNICK GERALD A

(30)Priority

Priority number: 94 318231

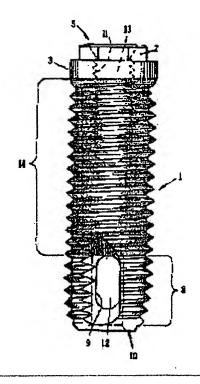
Priority date: 05.10.1994

Priority country: US

(54) ENDOSSEOUS DENTAL IMPLANT

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To shorten the operation time and raise the initial stability by determining a particular roughness with the average difference between the mountain and valley of the surface texture from the distal end to the proximal end, and arranging a middle region having a particular roughness between the distal end and the proximal end. SOLUTION: Uncovered tapping threads 8, a through-hole 9 and an interior cavity 12 are arranged at the distal end of an endosseous dental implant 1. At the proximal end of the implant 1 is arranged an uncovered, unthreaded, relatively smooth wheel-shaped portion 3. External wrenchengaging surfaces 2 having multiple sides are arranged on the top of the wheel-shaped portion 3. A passageway 13 is provided inside the implant 1. An external threaded middle region 14 is relatively rough, with an average distance from the mountain to the valley of the surface texture of over 25 microns. The measured average difference between the mountain and the valley of the texture from the distal end to the proximal end is about up to 20 microns.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

09.09.2002

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

庁内整理部号

(11)特許出願公開發号

特開平8-117250

(43)公開日 平成8年(1996)5月14日

(51) Int.CL⁶

織別配号

PΙ

技術表示管所

A61C 8/00

Z

審査部県 京部県 商東項の数25 OL (全 8 頁)

(21)出顯番号

物類平7-257696

(22)出籍日

平成7年(1995)10月4日

(31)優先権主張番号 08/318231

(32)優先日

1994年10月5日

(33)優先權主張国

米国(US)

(71) 出顧人 594001306

コアーベント・コーポレーション

CORE-VENT CORPORATI

アメリカ合衆国、89013 ネパダ州、ラ

ス・ペガス、サウス・アービル・ストリー ト、4630番地、スウィート・ディ

(72) 発明者 ジェラルド・エイ・ニズニック

アメリカ合衆国、89113 ネバダ州、ラ

ス・ペガス、イニースプルク・アベニュ、

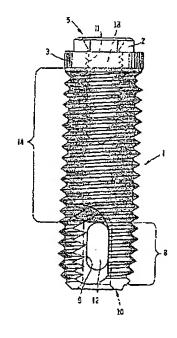
(74)代理人 弁理士 深见 久郎 (外3名)

(54)【発明の名称】 骨内歯科用インプラント

(57)【要約】

【課題】 骨内曲科用インブラント1を提供する。 【解決手段】 一般的に円筒形の本体と、遠位端部10 にタッピングねじ山8と、ある例においてはその外部表 面のかなりの部分にわたって雄ねじとを有するインプラ ント1は、近位端部5に内部または外部レンチ係合面2 を含み、かつインプラントを受けるよう情組織に形成さ れる一般的には円筒形の道路にインプラントが置かれる 際に骨組織へのインプラントのアタッチメントを促進す るよう、相対的に滑らかな遠位總部と近位總部との間 に、近位または遠位蟾部よりも大きい表面粗さまたは彼

寝を有する外部中間領域14を含む。



【請求項1】 一般的に円筒形の形状を有し、タッピン グねじ山を途位端部に含み、前記インブラントを受ける よう人の顎骨に形成される一般的には円筒形の道路に前 記インプラントを置くためにフールと係合するためのレ ンチ係合面を近位端部に含み、前記退位端部および前記 近位端部は、表面テクスチャの山と谷との間の平均の差 で測定して約20ミクロンまでの粗さを有し、さらに、 表面テクスチャの山と谷との間の平均の差で測定して少 間領域を前記遠位端部と前記近位端部との間に含む、骨 内歯科用インブラント。

【請求項2】 インプラントの外部表面の前記組対的に 粗い中間領域は無作為化された表面組さを有する。請求 項1に記載の歯科用インブラント。

【請求項3】 インプラントの途位端部は、少なくとも 1つの貫通穴と、インプラントが前記通路に挿入される 際に自己切削するねじ山により形成される固体および液 体を受けて保持するのに十分な大きさおよび形状の少な くとも1つの内部キャビティとを含む、請求項1または 29 ラント。 請求項2に記載の歯科用インプラント。

【請求項4】 前記相対的に粗い中間領域はHA接覆さ れる。請求項1に記載のインプラント。

【請求項5】 前記相対的に粗い中間領域はチタニウム プラズマ控射で接覆される。請求項1に記載のインプラ ント。

【請求項6】 前記相対的に粗い中間領域はグリットブ ラストにより形成される。請求項1に記載のインプラン

【請求項7】 前記途位端部および前記近位端部は、表 30 面テクスチャの山と谷との間の平均の差で測定して約2 ()ミクロンまでの粗さを有する、請求項1、請求項2、 請求項4、請求項5、または請求項6に記載の骨內歯科 用インプラント。

【請求項8】 前記レンチ係合面は前記インプラントの 頂端にありかつ前起頂端から上方に突出する、請求項 1. 請求項2. 請求項4. 請求項5. または請求項6に 記載の骨内歯科用インプラント。

【請求項9】 前記レンチ係合面は、前記インブラント ンプラントの外壁部内にある、請求項1、請求項2、請 求項4、請求項5、または請求項6に記載の晉内歯科用 インプラント。

【請求項】()】 一般的に円筒の形状を有し、タッピン グねじ山を途位端部に含み、前記インプラントを受ける よう人の領骨に形成される一般的には円筒形の通路に前 記インプラントを置くためにツールと係合するようにさ れるレンチ係合面を近位端部に含み、前記途位端部およ び前記近位端部の粗さよりも少なくとも約2.5%大きい 記遠位繼部と前記近位繼部との間に含み、前記組さは表 面テクスチャの山と谷との間の平均の差により測定され る。骨内歯科用インプラント。

【請求項11】 インプラントの外部表面の前記組対的 に組い中間領域は無作為化された表面組さを有する、請 **求項10に記載の歯科用インプラント。**

【請求項12】 インプラントの途位端部は、少なくと も1つの貫通穴と、インブラントが前記通路に挿入され る際に自己切削するねじ山により形成される固体および なくとも約25ミクロンの組さを有する相対的に組い中 10 液体を受けて保持するのに十分な大きさおよび形状の少 なくとも1つの内部キャビティとを含む、請求項10ま たは請求項11に記載の歯科用インブラント。

> 【請求項13】 前記相対的に租い中間領域はHA被覆 される、請求項10に記載のインプラント。

> 【請求項14】 前記相対的に粗い中間領域はチタニウ ムプラズマ溶射で波覆される、請求項10に記載のイン プラント。

> 【請求項15】 前記相対的に粗い中間領域はグリット プラストにより形成される。請求項10に記載のインプ

> 【請求項16】 前記途位端部および前記近位端部は、 表面テクスチャの山と谷との間の平均の差で測定して約 20ミクロンまでの組さを有する、請求項10. 請求項 11. 請求項13、請求項14、または請求項15に記 戴の骨内歯科用インプラント。

> 【語求項17】 前記レンタ係合面は前記インプラント の頂端にありかつ前記頂端から上方に突出する。請求項 10.請求項11、請求項13、請求項14、または請 求項15に記載の長内協利用インプラント。

【請求項18】 一般的に円筒の形状を有し、タッピン グねじ山を遠位端部に含み、前記インプラントを受ける よう人の顎骨に形成される一般的には円筒形の道路に前 記インプラントを置くためにツールと係合するためのレ ンチ係合面を近位繼部に含み、前記遠位繼部と前記近位 端部とは被覆されず、さらに、被覆された中間領域を前 記遠位端部と前記近位端部との間に含む、青内銀科用イ ンプラント。

【請求項19】 インプラントの遠位端部は、少なくと も1つの貢通穴と、インプラントが前記通路に挿入され の内部かつ前記インプラントの頂部表面の下かつ前記イ 40 る際に自己切削するわじ山により形成される固体および 液体を受けて保持するのに十分な大きさおよび形状の少 なくとも1つの内部キャビティとを含む、請求項18に 記載の歯科用インプラント。

> 【請求項20】 前記中間領域はヒドロキシアバタイト で被覆される。請求項18に記載の歯科用インプラン

> 【語求項21】 前記中間領域はチタニウムプラズマ溶 射で被覆される。請求項18に記載の歯科用インプラン

租さを有する組対的に粗い縫ねじを有する中間領域を前 50 【譲求項22】 前記レンチ係合面は前記インブラント

の頂端にありかつ前記頂端から上方に突出する。請求項 18に記載の歯科用インプラント。

【請求項23】 前記レンチ係合裏面は、前記インプラ ントの内部かつ前記インブラントの頂部表面の下かつ前 記インプラントの外壁部内にある、請求項18に記載の 歯科用インプラント。

【請求項24】 前記中間領域は維ねじを有する、請求 項1ないし請求項23のいずれかに記載の歯科用インプ

形のネック領域を含む、語求項18ないし請求項23の いずれかに記載の歯科用インプラント。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の背景】

<u>雄ねじを有するイ</u>ンプラントの技術の現状

タッピング挿入のために設計される。外部表面の実質的 な部分にわたってねじ山を有するインブラントは一般的 に公知であり、市場で入手可能である。これらのねじイ ンプラントの近位端部に、ねじ切りされない輪形部分を 有し、外部表面の残りの部分はインブラントの遠位鑑部 までまたはその付近まで実質的にねじ切りされる。イン プラントの途位端部付近のねじ切りされた表面に位置す るタッピング特徴は、いくつかの特許(リンコー(Link ow) 米国特許第4, 713, 004号, ジョーナス (Jo meus) 米国特許第5, 269, 685号) の発明であ る。これらの特徴は、顎骨の頂部上に、またはそこに、 またはすぐその下にインブラントのネック部分を置く、 れる際に、インプラントを受けるよう人の顎骨組織に形 成される円筒形通路にねじ山を切削する機能を果たす。 【0002】 維ねじを有するインプラントのタッピング 挿入は、機械加工によるように、途位端部から上方に延 びる側壁上に、歯科用インプラントの長手軸に平行し、 かつ少なくとも1つの完全な直径を有する誰ねじを有し て、1つ以上の潜を形成することにより達成される。こ れらの溢は、骨組織に準備された円筒形穴にインプラン トをねじ込む間に切片を削り落とす機能を果たす切削へ に骨組織物質を含むよう十分な容置を得するキャビティ をさらに与える。

【0003】いくつかのタッピングインプラントは、骨 の切片を収容するようさらにキャビティ空間を備え、一 旦骨の生成が生じるとインブラントをさらに安定させる ために、インプラントの対向する側面上において2つの チャネルを接続する貫通穴をさらに設ける。インプラン トのタッピング挿入は、1つのインブラントにつき手術 時間を3分以上短縮することによって、時間を節約する

バート・ビー (Fribert B.) ら、XMI 1992. 1: 80-84)。雄ねじを有するインプラントのタッピン グ挿入は、骨タッピング手術器具使用後の配置よりも緊 密な骨との接触をなすことによって、骨の形成と呼ばれ る。治癒期間後の直接的な骨のアタッチメントに必要な 初期の安定性をさらに向上させる。このより緊密な初期 の適合は、治癒後のインプラント表面への骨のアタッチ メントの確率が増大する結果となってさらに示されてい る(クック・エス(Cook S、)ち、ジェイ・オーラル・ 【請求項25】 前記遠位端部の被覆されない部分は輪 19 インブラント(J Oral Implant) 1993:4:288 -294)。タッピング挿入を高密度の骨において効果 的に行なうには、遠位ねじ山を有する溝により作られる 切削へりは骨の切片を削るのに十分鋭くなければならな い。グリットプラストによって、またはグリットプラス トの後チタニウムプラズマ溶射(TPS)と呼ばれる融 解チタニウムの嗜寒でインプラントの表面を被覆するか もしくはヒドロキシアパタイト (日A) のような生物学 的に反応性のある物質で表面を被覆することによって、 インプラント表面を粗くすることにより、これらの切削 ンプラントは通常は、一般にはネック部分と呼ばれるイ 20 へりは丸められて、タッピング特徴の切削効率は低下す る。このことによって、高密度の骨においては、タッピ ングインプラントを挿入するのに必要なトルク力を、イ ンプラントの近位部分のレンチ係合特徴に損傷が生ずる かもしれないほど増加させることが必要となるかもしれ ず、その結果、インプラントを骨の穴に完全に嵌められ ないかもしれない。

【0004】タッピングねじインプラントは通常は、市 場的に見て純粋な(CP)チタニウムのような好適な強 さの生物適合性金属から、または医療用グレードのチタ 雄ねじを有するインプラントが、ある深さにまで回転さ 30 ニウム合金から機械加工される。等級3または4のCP チタニウムもしくはチタニウム合金(6A!/4V)よ りも小さい引張り強さを有するグレード1または2のC Pチタニウムを選択すると、その低い引張り強さのため 貢通穴を組込むことが阻まれるかもしれない。高密度の 骨を切削するにはより大きなトルク力が必要であり、そ のような小さい引張り強さでは歪みに対する抵抗が小さ いため、インプラントがタッピング可能な骨の密度をさ ろに限定するかもしれない。

【0005】いくつかのタッピングねじインプラントは りを作る。この溝は、インブラントを完全に嵌めるため 49 鏝絨腕工された表面を有して販売されており(ノベルフ ァーマ・アンド・インプラント・イノベーションズ・イ ンコーポレイテッド (Nobelpharma and Implant Innova tions. Inc.) インプラント)、他のもの(コアーベン ト・コーポレーション(Core-Vent Corporation)のス クリューーベント (SCREW-VENT) 、スウィードーベント (SMEDE-VENT)、およびコアーベント(CORE-VENT)イ ンプラント)は、機械加工の役に、取れやすいテタニウ ム粒子および他の汚臭物質を除去するために希HF酸で 洗浄することによってさらに処理される。酸によるエッ という視点から有利であることがわかっている(フライ 50 チングはインブラントの表面上に凹みを作り、機械加工

による漢またはエッチングによる凹みの形式で表面に作 られる山と谷との間の平均距離で測定した場合。

酸で処 理されない観縁加工された表面と比較して、表面組さを 増大させる。いくつかの、市場で入手可能なタッピング わじインプラントでは、ねじ切りされた外部表面は表面 担さを増すように処理される一方で、ネック部分はそれ が機械加工またはエッチングされた表面を有する状態で 残されるかまたは表面を機械で研磨することによって比 較的滑らかに保たれる。インプラントの外部表面のテク スチャは、酸化チタニウム (アストラ (Astra) インプ 10 ラント) または酸化アルミニウム (コアーベントインプ ラント、1986年以前)のようなさまざまな生物適合 性のある粒子でグリットプラストすることによって粗さ が増す。粗さの度合は、砥粒の大きさを変え、ブラスト 手順の力および持続期間を変えることによって変化し得 る。いくつかのねじインプラントは、機械加工後、粗く かつ多孔性の表面を与えるチタニウムプラズマ溶射(T PS:ストラウマン (Straumann) のインプラント) の 被覆がまたはヒドロキシアバタイト (HA:ステリーオ ス(STERIL-OSS)、スクリューーベント、およびスウィー20 ード-ベントインプラント)のような生体に作用する物 質の核理を適用するに先立って表面を組くするためにグ リットプラストされる。HAは、高速度で適用され、高 い結晶度でもよく、これは、酸によるエッチングの表面 粗さに近い表面組さか、またはTPS被覆もしくぼグリ ットプラストの表面粗さと一致するかまたはそれを超え るかもしれない表面担さを生ずるより低減度および/ま たはより結晶質でない表面組さを生ずる。

要ない利

【①①06】骨のアタッチメントに対する表面テクスチ *および材料の影響

表面組さが増したインプラントに関し除去トルクが増大 したことが研究に記録されており(カーリソン(Carlis son)、アルブレクトソン (Albrektsson) ち、JOMI 1988年:第3巻)、他の研究ではより粗い表面に対 して骨のアタッチメントが増すことが示されている(ビ ューザー(Buser): ジェイ・バイオメット・メイター ・アールイー(] Bicmet Mater Re)1991年:第2 5巻)。 HA被覆された表面と級械加工された表面とに 対する骨のアタッチメントを比較した研究では、不安定 な初期の治室期間におけるHA表面へのより速やかでよ 46 り完全なアタッチメントを示した(ゴットランダー・エ ム(Cottlander M.)、アルブレクトソン・ティ・JCMI 1991年:第4巻)。

【0007】細胞レベルでは、1つの研究において、こ の研究においては120および60のゲージグリットで 表面を研削することにより作られる機械加工された表面 と見掛け上は同様である平行な湯が付けられた表面と比 較して、グリットプラストおよび酸によるエッテングに より作られる無作為な粗さを有する表面に対し、遺骨細 脚のような細胞のアタッチメントのレベルがより高いこ 50 ねじ切りされていない円筒形インプラントは、光弾性の

とが発見された。これは、グリット研磨により作られる 操付き表面の表面担さは酸によるエッチングの手順によ り生ずるそれよりも粗いという享実にもかかわらず真実 であり、無作為な粗さは平行または同心の漢よりも骨の アタッチメントをより促進することを示した。

【0008】HA表面とより粗いグリットプラストされ た表面とに対する旨のアタッチメントの強さを比較する 別の研究では、HA被覆された表面に対して誤じり強さ が7.7%増加したことを記録しており、日本は生物学的 に反応性がありかつ骨との化学的および微核的結合を作 り出したことを示した。

【①①09】走査用顕微鏡プロフィロメトリを用いて市 場で入手可能なインプラントの表面組さにおける差を研 究で測定し(アルブレクトソン 30MI 6:199 3) 競械加工されたプレインマーク面(Bransmark su rface) が表面テクスチャの山と谷との間において約1 () ミクロンの平均の差を有して最も滑らかであると判断 された。同じ測定基準を用いて、市場的に見て純粋なチ タニウムから作られるスクリューーベントの酸によりエ ッチングされた表面は約10ミクロンの平均値を測定 し、チタニウム合金コアーベントの酸でエッチングされ た表面は約18ミクロンの平均値を測定した。この差は 酸によるエッチングに対する異なる金属の反応によるも のかもしれないが、インブラントが受けるエッテング時 間による可能性がより大きい。「M2インプラントの丁 PS被覆された表面は約2.5ミクロンの平均の山から谷 への差を測定した。この研究においては4つのインブラ ントの日A被覆された表面が測定され、山から谷への平 均の差は、カルチテック (Calcitek) の高濃度・高結晶 「質のHA面の場合約18ミクロンと測定された。より多 孔性でありより結晶質でないいくつかの他のHA核羅も 測定され、表面組さは4.0ミクロンまでの範囲であっ

【001010】 HA表面の滑らかさにかかわらず、それ は、インプラントの頂部周囲に骨の稜の凹みが生じた際 に口部粘膜にさらされるようになるかもしれないインプ ラントのネック部分を被覆するには好適でない物質であ る。口部環境にそのようにさらされる被覆された表面 は、歯垢の付着を増大させるか、または溶解して狙いグ リットプラストされた下の面を露出させ、これも歯垢の 付着を増大させる。インブラントの選出したネック部分 周囲の歯垢は、ちょうど自然の歯の場合のように、有害 な結膜組織反応を引起こし、発極的には骨の損失を増大 させる。高濃度で比較的滑らかな日A被覆がインプラン トの頂部にまでわたるカルチテックのねじ切りされてい。 ない円筒形インブラントでは、骨の稜の凹みおよび関連 の素組織合併症が報告されている(ジョンソン(Johnso n);カリフォルニア(Calif.)デンタル・ジャーテル (Dental Journal)、XMI 1994、特別增刊号)。

研究において(フレンチ・エイ(French A.):インタ ー・ジェイ・オブ・ペリオ・レスト・デント(Inter J. of Pemo Rest Dent) 1989 3:220-230)。表面領が減 少されているため、ねじ切りされたインプラントほど鉛 直力および構力を分散させ、または圧縮力およびせん断 力に耐えることができないと示されている。この設計要 素は、ジョンソンの研究においてHA被覆された円筒形 インプラントで報告された合併症の一因となる可能性が 最も高かった。

【①①11】骨の稜上にインプラントのネック部分の機 10 械加工された表面がさらされることは、 インプラントの より帽広なネック部分を置くのに必要な血座ぐりを行な う外科的ステップのため、プレインマークインプラント。 では定期的に生じるが、長期的な研究では、機械加工さ れた表面が粘膜組織にそのようにさらされることが自然 の組よりも多く歯垢を集めるとは示されていない。口部 の衛生はこの比較的滑らかな表面上において維持され 得、柔組織合併症を最小限にする。

【0012】組いTPS被覆が歯肉潜にさらされること の臨床上の合併症が、すべてのインブラントが骨と一体 20 化した54の [T]インプラントの臨床研究に記録され ている。しかしながら、3年内に、3つのインプラント が再発性のインプラント単位の感染を示し、後発的不全 となるものとして分類された(ビューザー JOME 19 91. 第4卷)。

【0013】生物学的に反応性のあるHA被覆とTPS 被覆のより粗い表面との利益の可能性を認識するインブ ラント製造業者は、長さがり、5 mmから2 mm以上に わたる範囲の距離で、TPSまたはHA被覆されたイン プラントの頂部から下方に延びる被覆されていない金属 30 部分を維持することによって、これらの粗いまたは生物 学的に反応性のある表面が口腔にさらされることに関連 する合併症を制限しようと試みている。

[0014]

【発明の概要】この発明は維ねじを有する骨内歯科用イ ンプラントに関連する。より特定的にはこの発明は、一 般的には円筒形の本体を有し、かつインプラントの途位 鑑部にまたはその付近にタッピングねじ山を有し、かつ インプラントの近位總部にまたはその付近に内部または 外部レンチ係合面を有し、かつアバットメントまたはア ダブタと呼ばれることのある別個の二次的なパーツを受 けて係合する。インプラントの近位端部にある閉口部か ちインプラントの本体に延びる内部道路とを有する、雄 ねじを有する骨内歯科用インプラントに関する。

【りり15】この発明の骨内歯科用インプラントは、遠 位端部に向かってより小さい半径にわずかにテーバし、 かつ外部表面の実質的な部分にわたって雄ねじを有す る。一般的には円筒形の本体を有する。好ましい実施例 において、途位端部は、側壁上に、維ねじを有して延

って歯科用インプラント自体の長手軸に平行して延び る。長季方向の潜をさらに含む。いくつかの実能例にお いて、これらのインプラントは、途位端部付近に、歯科 **用インプラントの長季軸に垂直に1つ以上の貫通穴9を** さらに含む。これらの哀緒側のいくつかにおいて、貢通 穴9は、インプラントの本体1内にインプラント1の遠 位端部10から普通穴9に延びる縦方向の通し穴12を 介して、インプラントの遠位蟾部10に通ずる。

【①①16】好ましい実施例において、ねじインプラン トの外部表面の3つの特定領域は、臨床上の成功を向上 させるための設計特徴および表面担さまたは表面核環材 料の両方によって区別され得る。ネックは、それが万一 口部環境にさらされた場合に口部衛生を維持することが できるよう、好ましくはねじ切りされておろず、候覆さ れておらず、祖対的に滑らかである。インプラントのね じ切りされた遠位端部は、タッピング挿入のための鋭い 切削ねじ山を維持するよう、好ましくは紋覆されておら ず、十分に滑らかな豪面を有して、それにより、手衛時 間を短縮し初期の安定性を向上させる。インプラントの 中間の、好ましくはねじ切りされる。部分は、骨と接触 する表面の割合を増すよう、粗くされ、もしくはHAの ような生物学的に反応性のある物質で被覆されるか、ま たはその両方がなされて、インプラントが咬む力により よく耐えることを可能にする。これらのタッピングねじ インプラントは、骨における長期のインプラントの安定 性を与え、坦込みのための手術時間を短縮し、臨床上の 合併症を最小限にする。

【0017】好ましい実施例において、これらの歯科用 インプラントの近位総部は、滑らかな機械加工された表 面を有する、ネック部分と呼ばれる接覆されていない輪 形部分を有する。ネック部分はいくつかの実施例におい ては、表面から取れやすいチタニウム粒子を除去してわ ずかながらより組い凹みのついた表面を作るために、酸 でエッチングされる。酸でエッチングされた表面は、粘 膜組織と骨組織との両方のアタッチメントのための許容 可能な表面を提供するとして、研究に示されている(シ ャップバック・ピイ(Schupback P.)ら:クリーン・オ ーラル・インブル (Clan Oral Impl.) res.1994 5:55-65)。好ましい実施例において、インプラ ントのネック部分は、青の稜の損失またはその他の結果 口部環境にさらされた場合に悪い粘膜組織反応を引起こ し得る歯垢の付着を最小限にするほど十分に滑らかであ る。走査用疑踪鏡プロフィロメータのような適当な測定 装置を用いて表面テクスチャの山と谷との間の平均の差 で測定して、約10ミクロンの平均表面担さが好ましい が、20ミクロンまでは許容可能である。

【0018】好ましい真態倒において、インプラントの 外部表面の中間部分は、ねじ切りされているといないと にかかわらず、改善された骨のアタッチメントを促進す ひ、かつ歯科用インプラントの遠位端部から上方に向か 50 るのに十分な表面担さを有する。好ましくは、この表面 はHAのような生物学的に反応性のある物質で接覆され る。一般的に、この表面は、インプラントの相対的に滑 らかな輪形ネック部分の外部表面、またはインプラント のねじ切りされた遠位部分の外部表面よりも少なくとも 約25%組む。

【①①19】インプラントのねじ切りされた遠位端部を よび輪形ネック部分は、表面テクスチャの山から谷への 平均距離で測定して、20ミクロンまでの表面組さを好 ましくは有する。対照的に、インプラントのわじ切りさ れた中間部分の表面は、接覆されていない場合、表面テ 10 クスチャの山から谷への平均距離で測定して、25ミク ロン以上の裏面組さを有する。インプラントの外部表面 のこの中間部分の粗さの増加は、インプラント表面のH A核藻、TPS核硬、またはグリットプラストによって 形成されてもよい。このねじ切りされた中間部分を日A のような生物学的に反応性のある物質で被覆することに より、その表面組さにかかわず、骨のアタッチメントが 改善される。

【0020】好ましい実施例において、インプラントの 相対的に狙い、ねじ切りされた中間部分の豪面の組さ は、この部分の面積の少なくとも90%にわたって所望 される粗さを作るよう、ヒドロキシアパタイト(HA) 被覆、TPS (チタニウムプラズマ溶射) 被覆、グリッ トプラスト、または十分な圧力で十分な時間にわたる十 分なサイズの微粒子での他の衝撃に帰し得る。

【①①21】いくつかの好ましい実施例において、イン プラントのねじ切りされた中間部分上の日ム被覆は、溶 解性は低下させるがより強くより速やかな骨のアタッチ メントを促進する生物学的反応性の利益を維持する、高 い結晶度を有する。このような高結晶質HAは、組対的 30 に滑らかなネック部分および途位わじ切り部分の上限で ある、20ミクロンに近い表面粗さを育する。しかしな がら、耳A皴覆がインプラント表面にしっかりと付着し 得る前に、表面は、表面テクスチャの山から谷への平均 距離で測定して、たとえばグリットプラストによるよう に少なくとも25ミクロンにまで粗くされなければなら ない。

【0022】好ましい実施例において、歯科用インプラ ントの途位ねじ切り部分は被覆されず、中間ねじ切り部 分は、それが設置されていない場合には遠位部分より少 40 なくとも25%組い。好ましい実施例においては、タッ ピング挿入を向上させるために、長手方向操はインプラ ントの遠位部分においてねじ山を有して切削される。

【0023】いくつかの実施例において、この遠位部分 の表面は微域加工される。しかしながら、好ましい実施 例においては、遠位部分は酸でエッチングされる表面を 有する。このような表面は、山と谷との間における平均 して20ミクロンより小さい差がある所望される表面テ クスティを作り出すために適当な濃度および適当な時間

ロールされた除去が可能なHFまたは他の好適な酸の浅 度での酸エッチングから生ずる。酸によるエッチング は、表面担さを増して骨のアタッチメントをさらに促進 **するだけでなく(カーリソン、アルブレクトソンら:J** OM I 1998、第3巻、およびビューザー:「ジェ イ・バイオメット・メイター・アールイー」1991: 第25巻)、概械加工プロセス中にインプラント表面上 に形成される取れやすいチタニウム粒子を除去する。! つの研究においては、これらの粒子は、ねじ切りされた インプラントのタッピング挿入中に、円筒形の骨の槽の 壁部に望込まれることが示された (シリーフェイク (Sc hliephake) 1993、JOM! 第8巻)。

【0024】好ましい真饈例において、側壁上の1つ以 上の長手方向の溝は、途位部分の外部ねじ山を有し、歯 科用インプラントの途位端部からまたはその付近から上 方に向かって、歯科用インプラント自体の長手軸に平行 して延びて、高密度の骨におけるタッピング挿入中に骨 の切片を切削して収容するための相対的に鋭利なへりお よび逃げ領域を作る。いくつかの裏施剛において、遠位 部分は1つ以上の百運穴をさらに含む。これらの実施例 のいくつかは、インプラントの内部において、遠位端部 付近に、骨の切片のための付加的な空間として、および 治療および骨の再生が生じた後のインプラントの安定を 増すために、キャビティをさらに含む。

【0025】とれるの歯科用インプラントの近位端部 は、好ましくは、内部のレンチ係合面または外部のレン チ係合面を含む。好ましくは、これらのレンチ係合面 は、多面を有し、より好ましくは6つまたは8つの側面 を有し、外部レンチ係合面の場合には、コアーベント・ コーボレーションのスウィードーベント(登録高標)イ ンプラントのよろに、表面においてインプラントの頂部 に形成される。内部レンチ係合面の場合には、多面を有 する表面は、コアーベント・コーポレーションのスクリ ューーベント (登録商標) インプラントのように、イン プラントの上面のすぐ下において、内部通路の内側に位

【0026】好ましい実施例においては、インブラント は、外部または内部のレンチ係合面のいずれを有するに かかわらず、ポスト、アダプタ、またはアバットメント と呼ばれることのある二次的なインプラントパーツを受 入れてそれと係合するための内部通路をさらに含む。内 部道路が少なくとも部分的にねじ切りされている場合に は、アバットメントはこの通路内の内部ねじ山と係合す るよう雄ねじを有してもよいし、またはアバットメント はこの内部通路内でセメント結合可能となるようにされ てもよい。好適なアパットメントは1パーツ、2パー ツ、または3パーツのものであってもよく、複数パーツ の場合には、コアーベント・コーボレーションのスウィ ードーベント (登録商標) TL歯科用インプラントのよ で使用される際に、表面の約0.001インチのコント 50 うに、インプラント自体に対してアバットメントの回転 を最小眼にするよう、内部または外部レンチ係合面と互 いに適合する部分を含んでもよい。

【()()27】この発明の組くされたインプラントは、図 面を参照することにより、よりよく理解され得る。

【①①28】図1なよび図2のインプラントの両方は、 進ねじを有するアバットメントと係合するために進ねじ を有する通路を有する。図1は、インブラントを受ける よう人の顎骨に形成される一般的には円筒形の道路にイ ンプラントを置くためにツールと係合するための、外部 インプラントは、インプラントの頂部表面のすぐ下で、 かつインプラントの内側の内部通路内に、レンチ係合 の、多面を有する表面を有する。

[0029]

【好ましい真緒例の詳細な説明】図1は、一般的に、円 筒形の外形を有する骨内歯科用インブラント1を示す。 インプラント1の途位鑑部10には、被覆されていない タッピングねじ山8と、貫通穴9と、インプラント1を 受けるよう患者の顎骨に形成される一般的には円筒形の 通路にインプラント1を挿入する際に形成される骨の切 25 片および流体を受ける内部キャビティ12とがある。イ ンプラント1の近位鑑部5には、被覆されておらず、ね じ切りされていない、相対的に滑らかな輪形部分3があ る。輪形部分3の上には、多面を有する外部レンチ係台 面2がある。インプラント1の内側にあって、近位端部 5から下方かつ内方に延びているのは内部通路13であ

【0030】内部運路13は、箱足的な、ねじ切りされ たアダプタと係合し得る。此ねじを有する領域ししを有 4 は組対的に組く、表面テクスチャの山から谷への平均 距離は25ミクロン以上であり、これは、遠位端部にあ る被覆されていないタッピングわじ山8または被覆され ていない近位端部表面2および3の組さより少なくとも 25%大きい。相対的に組い表面14を形成するのに、 HA被覆、TPS被覆、グリットプラストが用いられ得 る。中間領域14は、表面テクスチャの山から谷までを 測定した場合に25ミクロンよりも小さい表面組さを有 する。高い結晶度のHA材料でさらに被覆されてもよ い。組くされる代わりに、中間領域1.4は、彼覆されな 40 い輪形部分3および被覆されない遠位端部10と対照的 に、HA被覆またはTPS被覆の場合のように、単に被 寝されてもよい。 中間領域1.4は代替的には、ねじ切り されず、粗くされるかまたは被覆されてもよい。

【① ① 3 1】 図2は、一般的には円筒形の形状を有し、 タッピングねじ山21を含む相対的に滑ろかな遠位端部 22を含む、骨内歯科用インプラント20を示す。遠位 蝗部22の上には、黄連穴23と、インプラント20を 受けるよう人の領骨に形成される一般的には円筒形の通 路にインプラント20がねじ込まれる際に形成される血 50

液、骨の切片、および他の層を受ける内部キャビティ2 4とがある。インプラント20はその近位蟾部25にお いて、粗くされた領域27の上に比較的滑らかな輪形面 26をさらに含む。

【0032】インプラント20の内側には、近位開口部 25のすぐ下に輪形の面取り領域29を含む内部通路2 8がある。面取り領域29の下には多面を有するレンチ 係合面33があり、面33の下には内部ねじ切り道路3 ①がある。通路30の触ねじは、わじ切りされたアダブ の。レンチ係合する、多面を有する表面を示す。図2の 10 タもしくはアパッタメントまたは代替的にはセメント箱 台可能なアダプタと係台するよう形成され成形される。 インプラント20は、相対的に粗い表面を有する、暗い 部分の、外部の、ねじ切りされた中間領域27を有し、 その表面テクスチャの山から谷への平均距離は25ミク ロン以上であり、これは、遠位蟾部にある被覆されてい ないタッピングねじ山21および相対的に滑らかな被覆 されていない近位端部26の粗さより少なくとも25% 大きい。相対的に粗い表面27を形成するのに、HA彼 覆、TPS被覆、グリットプラストが用いられ得る。 中 間領域2.7は、表面テクスチャの山から谷までを測定し た場合に25ミクロンよりも小さい表面粗さを有する。 高い結晶度のHA材料でさらに被覆されてもよい。粗く される代わりに、中間領域27は、接覆されない輪形面 26および途位端部22と対照的に、HA被覆またはT PS被覆の場合のように、単に被覆されてもよい。中間 領域27は代替的には、ねじ切りされず、粗くされるか または彼疑されてもよい。

【①①33】領顔面インブラントジャーナル(Journa) of Haxillofacial Implants) 1992年、第3卷、3 する。暗い部分の、外部の、ねじ切りされた中間領域 1 30 02~310頁に発表された、ケイ・ボウアーズ(K.Bo wers) ろによる「生体外における高められた骨芽細胞反 応のための表面微細模造の最適化(Cptimization of Su rface Micromorphology For Enhanced Osteoblast Resp onses In Vitro)」と題される研究は、歯科用インプラ ント表面への骨細胞アタッチメントは、骨組織と接触す るインプラントの表面粗さが無作為化された粗さを有す れば改善されると示唆している。この発明のインブラン トの好ましい実施例はゆえに、無作為な粗さを有する。 相対的に粗い外部中間領域を含む。

【図面の簡単な説明】

【図1】外部ねじ切り面上に粗くされた中間領域と、よ り滑らかな近位端部と、より滑らかな遠位タッピングね じ切り鏤部とを有する、一般的には円筒形であるタッピ ング骨内歯科用インプラントを示す図である。

【図2】外部ねじ切り面上に粗くされた中間領域と、よ り滑らかな近位端部と、より滑らかな遠位タッピングわ じ切り變部とを有する、別の、一般的には円筒形である タッピング骨内歯科用インプラントを示す図である。 【符号の説明】

1 骨内歯科用インプラント

13

- 2 外部レンテ係台面
- 3 輪形部分
- 5 近位端部
- 8 ねじ山
- 9 黄連穴

*10 途位繼部

11 離ねじを有する領域

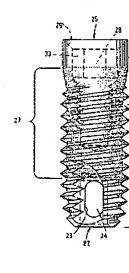
12 内部キャビティ

13 内部通路

* 14 中間領域

[22]

14



[2]]